# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## **Patent Abstracts of Japan**

PUBLICATION NUMBER

63038923

**PUBLICATION DATE** 

19-02-88

APPLICATION DATE

04-08-86

APPLICATION NUMBER

61183860

APPLICANT: NIKON CORP;

INVENTOR: NIWA TATSUO;

INT.CL.

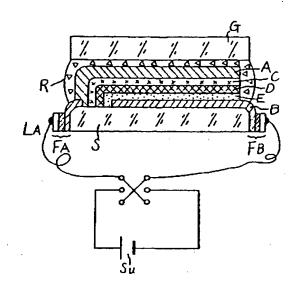
G02F 1/17 G09F 9/30

TITLE

**EC ELEMENT PROVIDED WITH** 

LEADING-OUT ELECTRODE PART ON

**END FACE** 



ABSTRACT: PURPOSE: To eliminate the coloration and decoloration from the neighborhood of leading-out electrodes and facilitate the connection of external wirings by providing the leading-out electrodes of low resistance to the end face of the substrate.

> CONSTITUTION: The leading-out electrode FA, FB to be provided with the end face of the substrate S are formed of a low resistance material having the resistance lower than the resistance of a transparent electrode material. The leading-out electrode FA, FB may be of single-layered structure of the low resistance material or may be the multi-layered structure consisting of the lower layer of the transparent electrode material and the upper layer of the low resistance material. The low resistance material to be used is exemplified by gold, silver, aluminum, chromium, tin, zinc, nickel, ruthenium, and rhodium. The generation of the coloration and decoloration from the neighborhood of the leading-out electrodes is thereby obviated and the easy connection of the external wirings to the transparent electrode material is executed.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

## ⑫公開特許公報(A)

昭63-38923

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和63年(1988) 2月19日

G 02 F 1/17 G 09 F 9/30 1 0 4 3 8 0

7204-2H 6866-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

49発明の名称

端面に取出し電極部を設けたEC素子

②特 願 昭61-183860

②出 願 昭61(1986)8月4日

砂発 明 者 丹 羽

達 雄

東京都品川区西大井1丁目6番3号 日本光学工業株式会

社大井製作所内

⑪出 願 人 日本光学工業株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

砂代 理 人 弁理士 渡辺 隆男

#### 明 和 15

1. 発明の名称

端面に取出し電極部を設けたEC黒子

- 2 特許請求の範囲

  - 2 前記低抵抗材料が金属であることを特徴と する特許請求の範囲第1項記載のエレクトロ クロミック案子。
- 3. 発明の詳細な説明

(産菜上の利用分野)

本発明は、エレクトロクロミック衆子の改良に 関する。

(従来の技術)

世田を印加すると可逆的に世界酸化せたは透元 反応が起こり可逆的に発色する現象をエレクトロ クロミズムと首う。このような現象を示すエレク トロクロミック(以下、ECと略称する)物質を 用いて、電圧操作により澄消色するEC素子(以 下、ECD と略すりを作り、このECDを光量制 御泉子(例えば、防眩ミラー)や7セグメントを 利用した数字表示素子に利用しよりとする試みは、 20年以上前から行なわれている。例えば、ガラ ス芸板の上に透明電極膜(陰極)、三酸化タング ステン群原、二酸化ケイ紫のような絶録膜、単極 膜(陽極)を顧次積層してなるECD(特公昭 5 2 - 4 6 0 9 8 参照)が全間体型 E C D として 知られている。 このECDに選圧を印加すると三 酸化タングステン(WO。)薄膜が青色に着色する。 その後、このECDに逆の低圧を印加すると、WO, 御腹の背色が消えて無色になる。この潜色・消色 する极梢は詳しくは解明されていないが、WO₃薄 雌シよび絶縁膜(イオン導電層)中に含まれる少 量の水分がWO。の着色・消色を支配していると理 解されている。潜色の反応式は下記のように推足 されている。

 $H_{\bullet}O \rightarrow H^{+} + OH^{-}$ 

特開昭63-38923(2)

( 絶段 膜 = 陽 極 例 ) OH → ½ H<sub>2</sub>O + 1/4O<sub>2</sub> ↑ + ½ e -

ところで、EC層を直接又は間接的に挟む一対の 電極層は、EC層の短消色を外部に見せるために、 少なくとも一方は透明でなければならない。特に 透過型のECDの場合には両方とも透明でなけれ ばならない。透明な電極材料としては、現在のと ころSnO。, InaO。, ITO (SnOaと InaOaと ころを動)、2nOなどが知られているが、これらの 材料は比較的透明底が恐いために薄くせればなら ず、この理由及びその他の理由からECDは近板 例えばガラス板やブラスチック板の上に形成する のがも通であり、このようなECDの構造の一例 を類2図に示す。

第2図に於いて、A)は上部透明電極、B)は下部透明電極、C)は最元和色性ECB(例えばWO,)。

がかかること。

そとで本発明者は先に他の発明者と共にこれらの欠点を解決すべく研究した結果、取出し単極部を基板の上面ではなく端面(調面)に設けることを発明し、特許出願した(特顯昭 6 0 - 113639)。この出願はまだ公開されていないので、以下「先願」と引用する。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、先顧の明細書に開示された取出し電値部は、透明電極材料(ITO)で作られており、この材料は電気抵抗が比較的高いため、これに外部配線をハンダ付けその他の手段により接続し、この外部配線を通して取出し電極部に電荷又は電子の供給・取出しを行なうと、取出し電極部の近くから着預色が起こり、見苦しいという問題点があった。

また、透明電極材料への外部配線の扱統が難し いという問題点があった。

本発明の目的は、 これらの問題点の解決にある。 (問題点を解決するための手段) のはイオン球電局、四は可逆的電解酸化器(例えば酸化又は水酸化イリジウム)をそれぞれ示し、 近本的にはこの(A)~(B)の積層構造だけでECDが 構成されるが、前途のとかり、これらのECDは 遊板(S)上に形成される。四はECDの封止材例え ばエポキン樹脂であり、(S)は保護用の封止基板で ある。

このようなECDの電極似、個に外部電源を供給するために、各々取出し電極部が必要であり、 これまで各取出し電極部は、第2図に示すように 落板(S)の上面に設けられ、ここに外部配線(L<sub>A</sub>)。 (L<sub>1</sub>)がそれぞれ接続されていた。

そのため下記の如き欠点の~③があった。

- ② 表示面積が大きく取れないこと(取出して極部の分だけ表示面積が小さくなってしまう)。
- ② 基板⑤と割止基板⑤との大きさが異ならざるを得ないため、割止するときに割止基板⑥ の位置決めが難しくなり、手間がかかること。
- ③ 取出し電極部の上を封止材内が覆い易く、外部配線(L.),(L.)を接続するときに手値

本発明の特徴は、基板端面に設ける取出し電極 部を透明電極材料よりも抵抗の低い低抵抗材料で 作成したことにある。

(作用)

本発明の取出し電値配は、①低抵抗材料の単一 脳構造であってもよいし、②透明電極材料の下層 と低抵抗材料の上層との多層構造でもよい。

本発明で使用される低抵抗材料としては、例えば金、銀、アルミニウム、クロム、スズ、亜鉛、ニッケル・ルテニウム、ロジウムなどが延げられ、例えば、(小厚膜法例えば常温又は加熱硬化型の導電ペーストを強布し(加熱) 乾燥硬化させる方法。(ロ)ブラズマ路射法、(ソア度法例えば真空蒸落、スパッタリング、イオンブレーティングなどにより取出し電極部が形成される。

取出し電価部を熔面に設ける場合、基板上面から端面へと連続した電極層を形成する必要があるが、上面と熔面との境界に相当する角(エッヂ)を面取りしておくことが好ましい。回取りしておくと、(1)端面にある取出し電低部から上面にある

#### 特開昭63-38923(3)

電極層本体への電気抵抗が低くなるので好ましい。 また何真空環膜形成技術例をは真空蒸増により若 板上面に低極層を形成するとき、回り込み現象を 利用して端面にまでも低極層、つまり取出し増極 配を形成することができるので好ましい。そのほ かけ取扱い中に角を破損して上面にある電極層本 体と増面にある取出し低極部との断線を来たす危 険がなくなるので好ましい。

本発明に於けるECDの積層構造は、特にどれ と限定されるものではないが、固体型ECDの構 造としては、例えば①電極層/EC層/イオン導 電層/電極層のような4階構造、②電極層/違元 着色型EC層/イオン導電層/可逆的電解酸化層 /電板層のような5層構造があげられる。

透明電極の材料としては、例えば、SnO。. In<sub>a</sub>O<sub>a</sub> , ITO などが使用される。このような包 値間は、一般には真空蒸落、イオンプレーティン グ、スパッタリングなどの真空薄膜形成技術で形 成される。(還元和色性)EC間としては一般に WO<sub>a</sub> , MoO<sub>a</sub> なとが使用される。

化ないし水酸化イリジウム、同じくニッケル、同じくクロム、同じくパナジウム、同じくルテニウム、同じくロジウムなどがあげられる。 これらの物質は、イオン導電脳又は透明電極中に分散されていても良いし、それらを分散していてもよい。 不透明な電価層は、反射脳と類用していてもよく、例えば金、銀、アルミニウム、クロム、スズ、亜鉛、ニッケル、ルテニウム、ロジウム、ステンレスなどの金属が使用される。

以下、 第1 図を引用して本発明を突施例により 詳細に説明する。

#### (突施例)

まず上面と端面との角を面取りした150mx 80mx3mのガラス遊板(S)と同一寸法のガラス 製封止遊板(G)を用意した。

次に前記ガラス基板(S)の上面に真空蒸溜により ITO 電極層を形成した。このとき、回り込み現 線により電極層は上面から続いて端面にも形成された。

そして、姫面に形成されたITO取出し世橋部

イオン海電層としては、例えば酸化ケイ素、酸化タンタル、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化ニオブ、酸化ジルコニウム、酸化ハフニウム、酸化ランタン、ファ化マグネンウムなどが使用される。これらの物質薄膜は製造方法により電子に対して絶験体であるが、ブロトン(H<sup>+</sup>)かよびヒドロキシイオン(OH<sup>-</sup>)に対しては良導体となる。EC 層の鉛色剤色反応にはカチオンが必要とされ、H<sup>-</sup>イオンをEC 層その他に含有させる必要がある。H<sup>+</sup>イオンをEC 層その他に含有させる必要はなく、健圧が印加されたときにH<sup>+</sup>イオンが生じればよく、従ってH<sup>+</sup>イオンの代わりに水を含すさせてもよい。この水は非常に少なくて十分であり、しばしば、大気中から自然に侵入する水分でも知道と

EC層とイオン導電層とは、どちらを上にしても下にしてもよい。さらにEC層に対して間にイオン導電層を挟んで(場合により酸化療色性EC層ともなる)可逆的電解酸化層ないし触媒瘤を配数してもよい。このような瘤としては、例えば酸

の上に、ほぶ全体にブラズマ密射法によりアルミニウムを50点の厚さに、その後、銅を100点の厚さに、その後、銅を100点の厚さに形成することにより3層構造の収出し進極部を形成した。なお、銅/アルミニウムの2層膜の観気抵抗は無視し得るほどに小さかった。

従って、との金属単極層に外部配線を接続すれば、外部配線から供給された電荷叉は電子は素速く金属電極層全体に行きわたり、それから面接触しているITO電極に流れるので、ITO電極への電荷叉は電子の供給速度が局部的に片寄るととがない。

端面から上面にまで形成されたITO電極層は、 次にホトエッチングにより、上部電極(A)用の取出 し電極部と下部電極(B)とに分離した。

その後、酸化イリジウム (酸化スズとの混合物の形で) 層(C)、酸化タンタル層(D)及びWO。層 C)を順に形成した。

最後に上部電極的としてAlを蒸落し、このとき、 Alは既に越板の上に形成された取出し電板部と 一端が接触するようにする(第1回台照)。

### 特開昭63-38923(4)

エボキン側脂封止材(R)で上面を封止すると共に対止 拡切(G)を接対して封止を完了し、本災施例のECDを作製した。この場合、封止 基板(G) は 返し 一寸法であるために位置決めが極めて容易であり、また到止材が収出し 世 極 節 を 促ってしまうことも なかった。

### (発明の効果)

以上の通り、本発別によれば、低抵抗の取出し 電極部を基板端面に設けたので、①表示面積を大 きくとふことができ、②對止材が取出し電極部を 値いにくくなり、③基板と同一寸法の對止基板を 使用できるようになり、そのため對止基板の位置 決め作用が容易になり、 ①取出し電極部近くから 増消色が起とることがなくなって均一に増消色し、 ⑤外四配線の接続が容易になる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一尖施例にかかるECDの戦略番頂斯面図である。

ボ2図は従来のECDの概略垂直断面図である。 〔主奴部分の符号の説明〕

A …… 上田電極

B …… 下部電柩

C …… 避元殆色性EC層又はWO。層

L. L. ..... 外邵配 娘

F. . F. ...... 取出し谜極部

出 旗 人 日本光学工菜株式会社

代理人 谜 辺 と 男

